# 静水圧的高圧力下 物性測定実験による 物性機能開拓

Material Research with Hydrostatic High Pressure **Key-words**: Hydrostatic pressure, Cuprate superconductor, Electrical resistivity

## 竹下 直

Nao TAKESHITA (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST))

## 1. はじめに

高圧力は物性研究のさまざまな目的に応じて広く使われている実験手法である.これをまず大きく分けるならば、物質合成等の目的をもって使われるものがあげられ、もう一つは物性測定手段、つまり変更可能な物理パラメータの一つとして用いられている.本特集号でも多くの寄稿はこれら二つのどちらか、或いはその両方にまたがるものだと思う.本稿では物性測定手段としての静水圧発生の技術と、これを用いた測定例を紹介したい.その利点を理解していただければ幸いである.

### 2. なぜ静水圧が重要か

まず、なぜ圧力が有効なのか、私の場合に関して述 べようと思う. 物質開発の現場においては. ある組成 の物質に対してその機能を高める等の目的のもと,一 部の元素を違う元素に置き換える、という手法は頻繁 に行われている. この時に、例えば、価数転移を引き 起こしたい、結晶構造自体を変化させたい、といった 目的をもたせることもあるが、もっと単純に元素置換 を行うことによって「結晶のサイズを増減させる」「原 子間の距離を微調整する」ことが目的であることも多 い. こういった場合、周期律表を眺めた時の同じ族の 上下のように同じ価数でサイズの違うイオン(たとえ ばSiとGeとか)のような置換を連続的に(絨毯爆撃 的に)行うことで、目的を果たすのが常套手段である. つまり、結晶サイズの少し違う試料を多く揃え、それ ぞれ特性を測り、一番良いところを見つける。特に一 般的な根拠があるわけではないが、こういった方法で いくらでもサイズを変更できるわけではなくて、大体 体積で言えば1割程度が限界(それ以上変えたくても、 結晶構造自体が変わってしまって、目的の組成の結晶 自体が得られなかったり)になることが多いようであ る.

試料に圧力をかけると、当然の事ながら縮む、結晶のサイズの変更が目的なのであれば、シリーズ中の一番大きい試料をまずは用意して、そこに圧力をかければその目的は果たせるのではないだろうか、そして、これなら用意する試料も一つだけで済むわけで、格段に効率的な研究手法になるのでは、と思える。では、どれくらいの圧力をかければ良いのだろう。体積弾性率という物性値がある(圧縮率の逆数、単位は圧力)、例えば体積を1割程度小さくしたいとすると、体積弾性率の値の1/10程度の圧力を加えればよい、ということを示唆する物理量になっている。一般的な無機化合物における体積弾性率の値は、大体100~200 GPa程度の値\*1である。したがって、圧力発生値の上限として10~20 GPaが見込める圧力装置を用意する必要がある。

もう一つ重要なこととして、静水圧性の確保がある. さまざまの組成の試料を用意する場合には, 各々の試 料のクオリティ、この場合例えば結晶性だったり一様 性だったりということだが、これを揃えることが出来 なければ良い実験にはならないだろう. たまたま良い 試料ができた組成の特性が良い. というだけでは最適 組成に行きつくことができない. この点でも, 圧力に よる方法では対象の試料は一番大きいサイズをもつ端 (組成一覧のなかの Endmember) の一つだけで良い ので、試料のバラツキに関する問題は回避できる. し かし同時に「圧力下の試料のクオリティが変化しない」 ことが要求される。圧力によって試料の結晶が乱れる。 端的には破壊してしまったりするようでは、目的達成 はおぼつかない. 超伝導が消えてしまったり、結晶構 造や磁気秩序の転移温度が不明瞭になってしまったり といったことが起きる.

キュービックアンビル型の高圧力装置は60年程前に日本(京都大学)で開発された装置<sup>1)</sup>である。もともとは高温高圧力下の化学反応や物質合成実験のために開発された装置であると思うが、比較的コンパクトでありながら立方体の圧力発生空間を6方向から均等に加圧できるという特長を持っている。そのコンパクトさを生かし、圧力発生にこの方式を用いて、毛利、高橋によって室温から低温下までの物性測定を行う装置が開発された<sup>2)</sup>、試料空間には4つの端子を導入することができ、4端子法による電気抵抗率測定や交流帯磁率、誘電率測定などが可能である、温度は室温か

ら液体へリウムを使用することで 4.2 K 以下まで到達することができる。圧力値は加圧するアンビルに WC 製のものを使うことで 8~10 GPa 程度まで発生することができた。この装置は画期的なもので、新たな実験可能領域を切り開き、多くの成果を生み出した。私が最も凄いと考えるのは圧力装置としての性能だけではなく、その汎用性や取り扱いの良さである。現在も東京大学物性研究所の共同利用施設の装置として日本中の物性研究者に継続的に貢献し続けている。

筆者は助手として物性研の毛利研究室に着任すると いう幸運に恵まれ、この低温物性測定用のキュービッ クアンビルに初めて触れた. そしてこれに惚れこみ, さらに高性能化することができれば素晴らしい、と感 じた. つまり、先ほど書いたように8GPaという圧 力発生限界は「若干」物足りない、もっと押したらこ の先どうなるのだろう?という測定結果も多かった. その後、新たに同様の装置を整備する機会に恵まれ、1. アンビル素材にさらに硬い焼結ダイヤモンド素材を用 いること、2. 圧力を封止するために用いられる重要 なガスケット素材を吟味すること。の二つのポイント に関して取り組んだ. ガスケットには通常パイロフェ ライトと呼ばれる蝋石の一種が使用されていた. これ は天然物であるが、ガスケットの変形具合は圧力発生 の効率に直接影響し、出来れば品質の安定する人工物 での置き換えも行いたかった. さまざまの素材の吟味 を美濃窯業(株)の協力で行うことができ、最終的に MgO の反焼結体を選び、最適な焼結条件や加工方法 を見出すことができた. これらにより発生可能圧力を 20 GPa 程度まで高めることができた(但し,アンビ ルが損傷するとコスト的には大変なので、従来の倍程 度の15 GPa 程度までが実際の守備範囲である).

### 3. 静水圧だと結果が変わる!

キュービックアンビルによる物性測定法が編み出されるまでは、10 GPa を超える程度の圧力領域での実験は対向式のアンビルによる圧力発生によるものだった。この場合、試料は対向するアンビル間で押しつぶされる形になる。筆者は博士課程の学生であった頃にこのタイプの圧力装置を用いていたが、圧力下で現れるはずの超伝導現象が不完全な状態、具体的にはバルクとしての超伝導、ゼロ抵抗が得られない、という結果に苦しめられ、最終的に諦めざるを得なかった。これは挫折であったけれども、その後の実験に対する大事な指針となった。キュービックアンビルによって静水圧的な圧力発生下での実験が可能な対象であれば、やはりそれを用いるべきである。本稿では同じような

超伝導性に影響が出る例として、水銀系銅酸化物高温超伝導体における結果を示したい.

超高圧力下の超伝導現象が硫化水素や LaH<sub>10</sub> などの 高水素化物に広がり、室温下での超伝導が達成された といってもよいのに対して、常圧における超伝導転移 温度はこの30年以上特に進展がない。現在、常圧に おいて最も高い温度で超伝導になる物質は「銅酸化物 高温超伝導体の水銀系の3枚もの」と呼ばれるユニッ トセル中に CuO。面が3枚含まれているもので、組成 式は HgBa<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>8-6</sub>(Hg-1223) で表される<sup>3)</sup>. 圧力 をかける場合、超伝導転移温度 (T<sub>c</sub>) が上がるか下 がるかはそれほど自明ではない. 単体金属であっても, あがるものもあれば下がるものもある. 銅酸化物高温 超伝導体はこの点でとても特徴的かつ魅力的で、Ta はたいていの場合当初上昇する. したがって Hg-1223 も発見の直後に圧力下実験が Chu らのグループによっ て行われた<sup>4),5)</sup>. この結果では高圧力下では非常に超 伝導転移がブロードになってしまい、ゼロ抵抗も見ら れていない、これは前述のような「圧力をかけること によって生じた乱れ」がはなはだしく、もはやバルク としての超伝導性が失われたということを意味してい る. だが、これらの結果が認められたことによって、 実際に超伝導が起きているという間違った結果が広が り定着してしまった. 今でも超伝導転移温度, 世界記 録とキーワードを入力して検索をすると31 GPaで 164 K という結果が出てくるものと思う. これらの結 果は、電気抵抗変化のオンセットとして決定されてい るのだが、そもそも Hg-1223 は温度の全域において 上凸の温度変化を示す物質で、そのオンセットで転移 温度を決めること自体に無理がある. 同じ論文内でも 常圧ではゼロ抵抗を示す温度で Tcを決めているのに、 圧力下で転移幅が数 10 K に達しゼロ抵抗も見えない 結果のオンセットから T。を決めた結果を混在させる のは適切とは言えない.

Hg-1223 の正しい圧力 - 温度超伝導相図を確定させることは大きな意義がある.  $T_c$  がどんな要因にしたがい決定されているかを正しく検証することができれば、Hg-1223 よりもさらに高い  $T_c$  を持つ新物質の開発につなげることができるかもしれない. こと世界記録に関わるような実験であるから、研究者は責任をもって正確な結果を報告することが必要である. このような背景があり、以前から Hg-1223 の温度圧力相図の決定について、キュービックアンビル型高圧力装置を用いて自分の手で結果を確かめたいと思っていた. それには純良な試料を用意することが必要で、これを山本文子氏(芝浦工業大学大学院理工学研究科)にお

願いした.山本氏は(筆者が用いるのと同様のキュービックアンビル型の装置による)高圧合成法を用いて,大変稠密で均質,高品位な Hg-1223 多結晶試料を用意していただけた.キュービックアンビル型装置による低温物性測定は難易度という点では高くなく,試料に良い電極さえ取り付けられれば簡単なので,とても良い試料を手にできた時点でほぼ実験は成功していた.

実際の結果<sup>6)</sup> を図1に示す. 電気抵抗率のカーブは綺麗に圧力に対して平行移動した. また, もちろん最後までゼロ抵抗を観測することができている. 若干見づらくなってしまうが, あえて1GPaごとの結果をすべて載せている. これは生データであり, もちろんデータ間の規格化のような操作は行っていない. 圧力下においても常圧と変わらないクオリティの測定,という言葉の意味が分かってもらえるものと思う. 図2に.

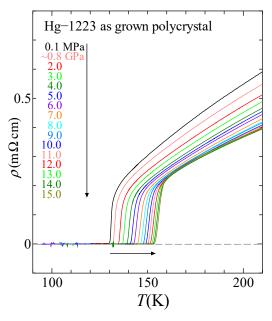


図1 Hg-1223の圧力下電気抵抗率の温度依存性

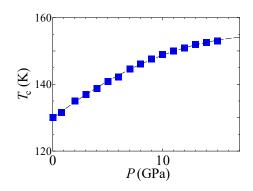


図2 ゼロ抵抗になる温度から決定した Hg-1223 の超伝導 転移温度の圧力依存性. 15 GPa において 153 K に到 達した

この結果から作成した Hg-1223 の温度圧力相図を示す. T。はゼロ抵抗の温度から決定している. 実験をする 前は結果について二つの可能性が考えられた. 常圧付 近の  $T_c$  の圧力依存性は Chu らは +2.0 K/GPa 程度の 値を持っていることを示していたので、そのまま上昇 し続けるのではないか?というものである。彼らの結 果はすぐに上昇率が鈍り、31 GPa で 164 K になると いうものであったが、これは加えた圧力の質が悪かっ たために結晶が乱れ、その乱れから上昇率が抑えられ た可能性が考えられた. もう一つは、やはり上昇が頭 打ちになることにはそれなりの信ぴょう性があり、キュー ビックアンビルによって等方性の高い圧力を加えても だんだん上昇率は飽和してくるのではないか、という ものである. 我々の結果は図2の様に後者が正しいこ とを示した。図2から、 $T_c$ は測定を行った最高圧力 である 15 GPa まで上昇を続け、さらに高圧力下では より高い T。を示すことが予想される. これ以上の高 い圧力領域は、山本らによって実験的検証がなされ<sup>7)</sup>、 20 GPa 近辺で頂点を持って、その後下降に転ずるこ とが結論付けられている。また、ドーピングレベルと 圧力の二つのパラメータの下で T。がどのようにふる まうかに関して詳細な検討が行われ、T。の決定要因 に関する考察が行われている. 当初の上昇はCuO2面 の面内の圧縮による利得が支配的だが、さらに圧力が 高くなるといわゆるオーバードープに似た状態が実現 して $T_c$ が低下するように見えている.

それまで行われた実験では、電気抵抗率は超伝導転 移よりも高い温度における値で各圧力での結果を規格 化した結果として示されている. これはおそらく試料 の損傷によって大きく電気抵抗率が変化してしまい, 生データを並べると考察が難しい結果になってしまっ たからであると考えられる. キュービックアンビルで の結果はそのような必要はないが、ここで彼らの主張 する最も高い T。に到達したとする結果に加えて、今 回の結果を常圧と最高圧力の結果について、その流儀 にしたがってまとめたものが図3である. Gao らの結 果 $^{5)}$  はオンセットで  $T_c$  を決めたことに明らかに無理 があることがわかるだろう. 我々の結果は規格化を行っ た温度より高い温度の領域では常圧と 15 GPa の結果 は非常によく重なるのだが、であればその二つが不一 致を示し始める温度が超伝導転移のオンセットである と言えなくもない. この場合 Tcは 170 K 付近にある ように見える. つまり、そんな  $T_c$  の決定自体が不適 切であり、バルクとしての超伝導現象の証拠(電気抵 抗の消失、マイスナー効果の確認、比熱の飛び)のう ち、せめて電気抵抗の消失は $T_c$ の決定要素として満

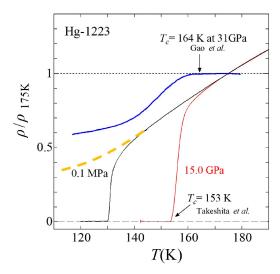


図3 175 K の電気抵抗率の値で結果を規格化した結果。オレンジの破線は、常圧下で例えば磁場などをかけて、超伝導を抑制したときの想像。オンセットによる  $T_c$  決定の危うさが分かる

たすべきであるし、それが難しい場合はより慎重に $T_c$ の決定を行わなければならない、という事を示している。

#### 4. おわりに

こういった実験結果の解釈がなぜ起こるのか,少し述べてみる.日本においてはキュービックアンビル型の装置の登場から 35 年以上の時間がたっており,高圧力の研究者でなくても静水圧によってもたらされる綺麗な圧力下の結果とそうでない場合の違いがなんとなく物性研究者の頭の中にあるのではないかと思われる.物性測定用のキュービックアンビル装置は日本だけに存在しているので,諸外国の研究者はあまりそういう圧力の質による結果の違いを見慣れていない.おそらく査読者は「仮にすべてが完璧であれば,そこで超伝導が起こるのかもしれないな」と考えてしまったのだろう.日本の研究者にとっては,ここまで乱れてしまっている結果から  $T_c$  の見積もりができるだろうか,ということが最初に気になる.したがって,これには

私のような日本国内の研究者にも少し責任があるように思う. つまり、もっと「静水圧性の高い実験での結果は、違ったものになる」という内容を国外にむけてアピールする必要がある、ということである. 実際、今回のような事例で外国に投稿を行うと「それは単なる追試ですね」というコメントが返ってくることも多い、静水圧によってはじめて本質が明らかになったのだ、という結果をさらに積み上げ発信していく必要性を感じている.

#### 注

\*1 例えば軟鉄では169.8 GPa, タングステンカーバイドは 319.0 GPa (理科年表より)

#### 文 献

- J. Osugi, K. Shimizu, K. Inoue and K. Yasunami, Rev. Phys. Chem. Jpn., 34, 1 (1964).
- N. Môri, H. Takahashi and N. Takeshita, High Pressure Research, 24, 225–232 (2004).
- A. Schilling, M. Cantoni, J. D. Guo and H. R. Ott, *Nature*, 363, 56 (1993).
- C. W. Chu, L. Gao, F. Chen, Z. J. Huang, R. L. Meng and Y. Y. Xue, *Nature*, 365, 323–325 (1993).
- L. Gao, Y. Y. Xue, F. Chen, Q. Xiong, R. L. Meng, D. Ramirez, C. W. Chu, J. H. Eggert and H. K. Mao, *Phys. Rev. B*, **50**, 4260 (1994).
- N. Takeshita, A. Yamamoto, A. Iyo and H. Eisaki, J. Phys. Soc. Jpn., 82, 023711 (2013).
- A. Yamamoto, N. Takeshita, C. Terakura and Y. Tokura, Nature Comm., 6, 8990 (2015).

#### 筆者紹介

竹下 直 (たけした なお)

1996年大阪大学大学院基礎工学研究科単位取得退学,1997年東京大学物性研究所助手,その後ポスドクを経て現在,国立研究開発法人産業技術総合研究所 量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター主任研究員,趣味は国内を巡ってクルマのレースをすること.

[連絡先] 〒305-8568 茨城県つくば市梅園 1-1-1 中央事業所2群 国立研究開発法人産業技 術総合研究所 量子・AI融合技術ビジネス開発 グローバル研究センター

E-mail: takeshita.n@aist.go.jp